# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 9月19日

出願番号

Application Number:

特願2002-273174

[ ST.10/C ]:

[JP2002-273174]

出 願 人
Applicant(s):

三菱電機株式会社

2002年10月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



#### 特2002-273174

【書類名】

特許願

【整理番号】

542046JP01

【提出日】

平成14年 9月19日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

青柳 利隆

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

白井 聡

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】 100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】 河宮 治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】

21,000円

### 特2002-273174

# 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体レーザ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 位相シフト構造を有し、回折格子が形成された領域において 光の分布帰還方向のほぼ中央部から見て、一方の端面側にある回折格子の平均的 な結合係数  $\kappa$  2 が、他方の端面側にある回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  1 よりも 小さく、かつ  $\kappa$  2 が 1 0 0 cm<sup>-1</sup>を超えることを特徴とした屈折率結合型分布帰還 半導体レーザ。

【請求項2】 結合係数の実部の絶対値が虚部の絶対値の4倍以上である複素結合タイプのものにおいて、位相シフト構造を有し、回折格子が形成された領域において光の分布帰還方向のほぼ中央部から見て、一方の端面側の回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  2 が、他方の端面側の回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  2 が 1 0 0 cm<sup>-1</sup>を超えることを特徴とした複素結合型分布帰還半導体レーザ。

【請求項3】 複数の位相シフト構造が、回折格子の形成された領域において光の分布帰還方向の中央部を中心としてほぼ対称な位置に形成されている請求項1もしくは2記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項4】 位相シフト構造が、回折格子の形成された領域において光の 分布帰還方向のほぼ中央部に一つ形成される請求項1もしくは2記載の分布帰還 半導体レーザ。

【請求項5】 回折格子の周期をΛとした場合に、全ての位相シフト構造が与える位相シフト量の和がほぼΛ/2である請求項1~請求項3のいずれかに記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項6】 回折格子の周期構造を光の分布帰還方向でみた場合に、結合係数 κ 1 の領域における(屈折率の高い部分のデューティ)/(屈折率の低い部分のデューティ)の値を、結合係数 κ 2 の領域における値よりも大きくした請求項1 ~請求項5 のいずれかに記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項7】 回折格子の屈折率の高い部分の層構造において、結合係数 κ 1の領域の高屈折率層の層数を結合係数 κ 2の領域の高屈折率層の層数よりも多 くした請求項1~請求項5のいずれかに記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項8】 回折格子の屈折率の高い層と活性層の間に存在する低屈折率の層の層厚を、結合係数 κ 2 の領域よりも結合係数 κ 1 の領域において薄くした請求項 1 ~請求項 5 のいずれかに記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項9】 光が結合係数  $\kappa$  2の領域を伝播する際に作用する等価屈折率をn 2、結合係数  $\kappa$  1 の領域を伝播する際に作用する等価屈折率をn 1 とし、結合係数  $\kappa$  2 の領域の回折格子の平均的な周期を $\Lambda$  2、結合係数  $\kappa$  1 の領域の回折格子の平均的な周期を $\Lambda$  2、結合係数  $\kappa$  1 の領域の回折格子の平均的な周期を $\Lambda$  1 とした場合に、n 2・ $\Lambda$  2 が n 1・ $\Lambda$  1 にほぼ等しくなる請求項 1 ~請求項 8 のいずれかに記載の分布帰還半導体レーザ。

【請求項10】 請求項1~請求項9のいずれかの分布帰還半導体レーザを 集積化したことを特徴とする集積型デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、光通信に用いる半導体レーザに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、光ファイバ通信用の位相シフト型分布帰還半導体レーザは、回折格子の 周期をΛとすると、Λ/2位相シフト構造等により、単一軸モード発振を実現し てきた。しかしながら、同構造では、前後の端面から出力されるレーザ光の強度 が概ね等しいため、前端面から大きな光出力を得るには、大きな駆動電流を与え なければならなかった。

[0003]

このような課題を解決するため、回折格子の非対称構成とすることにより活性 分布反射型レーザの高効率を得るものがある(例えば非特許文献1)。

[0004]

これは、後端面側の領域と前端面側の領域との間に例えば $\Lambda/2$ の位相シフト構造等を設けて単一軸モード化を図ることによって高効率を達成しようとするものである。後端面側領域にある回折格子の結合係数を $\kappa1$ 、前端面側領域にある

回折格子の結合係数を κ 2 とすると、前端面側領域の回折格子は、後端面側領域と比較してコルゲーションが浅く形成されており、そのため、前端面側領域の前端面側からの光出力 P 2 は、後端面側領域の後端面側からの光出力 P 1 よりも大きくなる。これは、非対称なコルゲーション深さにより、位相シフト領域から前端面へ向かう光波の電力A 2 と後端面に向かう光波の電力A 1 の比(A 2/A 1)が大きくなるからである。このレーザに寸法などの具体的なパラメータを与えると、1~16もしくは1~27のごとき大きな光出力比(P 2/P 1)が得られた

[0005]

#### 【非特許文献1】

江田氏ほか、昭和59年10月の電子通信学会・電波部門全国大会講演論文集第2分冊No.271

[0006]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記のレーザでは、前端面と後端面との光出力比(P2/P1)を大きくするべく、 $\kappa1/\kappa2$ の比を大きくすればするほど、主軸モードと副軸モードのしきい値利得差 $\Delta$ gthが小さくなり、高速変調時に副軸モードが発振し易くなるという課題が生じた。

[0007]

この発明は、軸モードの安定性を損なうことなく高効率を達成できる分布帰還 型半導体レーザを提供するものである。

[0008]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明は、位相シフト構造を有し、回折格子が形成された領域において光の分布帰還方向のほぼ中央部から見て、一方の端面側にある回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  2 が、他方の端面側にある回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  1 よりも小さく、かつ  $\kappa$  2 が 1 0 0 cm<sup>-1</sup>を超えることを特徴とする。

[0009]

#### 【発明の実施の形態】

実施の形態1.

図1は、本発明の実施の形態1を示した半導体レーザの断面図であり、半導体レーザは、活性層6の上に屈折率結合性の回折格子8、9を有するΛ/2位相シフト型分布帰還構造のものである。ブラック波長λgで見ると、位相シフト構造3によるΛ/2位相シフトが後端面側領域1の右方向に進行する光の波の反射の位相と、前端面側領域2の左方向へ進行する光の波の反射の位相とが合致するので、波長λgの強い共振(発振)が生じる。

図において、光の分布帰還方向で見た場合に、後端面側領域1にある回折格子における(高屈折率部分8のデューティ)/(低屈折率部分9のデューティ)の値を、前端面側領域2における値と比較してより大きくすることで、通常の分布帰還型半導体レーザで前端面側領域2が有する程度の結合係数 $\kappa$ 2の値よりも、後端面側領域1での結合係数 $\kappa$ 1を大きくする。ここで "結合"とは、前進波と後進波との結合を言う。また、低屈折率部分9は、 $\kappa$ 1。 $\kappa$ 1。 $\kappa$ 2。 に同一のものである。

このような構成にすれば、光の進行方向において、素子中央への光のフィード バック量は前端面側領域 2 においてよりも、後端面側領域 1 においての方が大き くなり、結果として、前端面側領域 2 の端面からより大きな光出力が得られる。

### [0010]

今、図2に示すように、具体的なパラメータとして、後端面側領域1の長さL 1および前端面側領域2の長さL 2を共に $100\mu$ m、前端面及び後端面の反射率R1、R2をゼロ、前端面側領域2の結合係数  $\kappa$ 2を175cm<sup>-1</sup>とした場合に、後端面側領域1の結合係数  $\kappa$ 1を175cm<sup>-1</sup>~325cm<sup>-1</sup>まで増していくと、前端面と後端面よりの光出力比P2/P1は1倍から28倍まで増大する。

#### [0011]

また、図 2 に示されているように、結合係数  $\kappa$  1 が 1  $75\,\mathrm{cm}^{-1}\sim 315\,\mathrm{cm}^{-1}$ までの範囲では、光出力比 P 2 / P 1 の増大に伴い、主軸モードの副軸モードに対するしきい値利得差  $\Delta$  g th (1 次の副軸モードとの利得差 g th (1)、 2 次の副軸モードとの利得差 g th (2) の内小さい方の値) はむしろ大きくなり、軸モードの安定性が良好となる。この点で従来の半導体レーザと大きく異なる。

[0012]

また、 $\kappa$  1 が 3 1 5 cm-1 を超えると  $\kappa$  1 が、 $\kappa$  2 に等しい 1 7 5 cm<sup>-1</sup> である場合よりも主軸モードの副軸モードに対するしきい値利得差は小さくなるが、 $\kappa$  1 が 3 5 0 cm<sup>-1</sup> の場合でも依然として、そのしきい値利得差は、良好な単一モード性を示す、5 5 cm<sup>-1</sup>以上の値が得られている。

[0013]

本実施形態では、後端面側領域1および前端面側領域2の長さL1、L2を共に100μmとしたが、単一軸モード特性を損なわない限り他の長さの組み合わせでもよい。また、説明を簡単にするために、前端面、後端面の反射率R1、R2をゼロとしたが、単一軸モード特性を損なわない程度の反射率を有している場合にも本発明は有効である。

[0014]

更に本実施形態では、 $\kappa$  2 が 1 7 5 cm<sup>-1</sup>、 $\kappa$  1 が 1 7 5 cm<sup>-1</sup>~3 5 0 cm<sup>-1</sup>の場合を示したが、 $\kappa$  2 は、通常の分布帰還型半導体レーザが有する程度の係合係数、例えば 1 0 0 cm<sup>-1</sup>を超えた他の値の場合でも同様の効果を得ることができる。また、本実施形態では、活性層 6 の上に回折格子 8 、9 を備えるものを示したが、回折格子が活性層の下にあるものに対しても本発明を適用できる。

[0015]

実施の形態2.

実施の形態1では、回折格子が屈折率結合性の場合について示したが、単一軸 モード性を損なわない程度の利得結合性をも併せ持つ回折格子、例えば結合係数 の実部の絶対値が虚部の絶対値の4倍以上である回折格子を用いた複素結合型の 回折格子を用いてもよい。

[0016]

実施の形態3.

また、実施の形態1では、回折格子の形成された領域において、光の分布帰還 方向のほぼ中央部に、位相シフト構造3が一つ形成されていたが、図3に示すよ うに、複数の位相シフト構造31が、回折格子の形成された領域において光の分 布帰還方向の中央部を中心として、ほぼ対称な位置に形成した構造に対しても本 発明を適用できる。

[0017]

実施の形態4.

また、実施の形態1では、位相シフト構造3が一つであり、その位相シフト量が $\Lambda/2$ のものを示したが、図4のように、位相シフト構造32が一つであり、その位相シフト量が $\Lambda/2$ でなくても、単一軸モード性が損なわれないシフト量であれば、本発明を適用できる。また、図5のように、複数個の位相シフト構造33があり、それらのすべての位相シフト構造33が与える位相シフト量の和が $\Lambda/2$ でなくても、単一軸モード性が損なわれないシフト量であれば、本発明を適用できる。

[0018]

実施の形態5.

また、実施の形態1では、光の分布帰還方向でみた場合に、後端面側領域1にある回折格子における(屈折率の高い部分8のデューティ)/(屈折率の低い部分9のデューティ)の値を、前端面領域2にある回折格子における値よりも大きくすることで、通常の分布帰還型半導体レーザが有する程度の結合係数 κ 2 を有する前端面側領域2に対し、後短面側領域1に大きな結合係数 κ 1 を与えるようにしたが、図6のように、後端面側領域1の回折格子における高屈折率の部分8の層数(図6では2層)を、前端面側領域2の回折格子における低屈折率の部分9の層数(図6では1層)よりも多くしたものに対しても本発明を適用できる。従って図6では上記の(屈折率の高い部分8のデューティ)/(屈折率の低い部分9のデューティ)の値は、後端面側領域1と前端面領域2とで等しい。

[0019]

実施の形態 6.

図7では、回折格子の高屈折率部分8の層と、活性層6との間に存在する低屈 折率の層7の層厚を、前端面側領域2よりも後端面側領域1で薄くしており、こ れにより、実施の形態4(図4、5)および実施の形態5(図6)と同様の効果が得 られる。

[0020]

#### 実施の形態7.

上述の実施の形態  $1\sim 6$  では、後端面側領域 1 における回折格子の周期  $\Lambda$  1 と、前端面側領域 2 における回折格子の周期  $\Lambda$  2 とは等しく、そして  $\kappa$   $2<\kappa$  1 なる構造を用いて光出力を非対称としいたが、その場合には、光が前端面側領域 2 を伝播する際に作用する等価屈折率を n 2 、後端面側領域 1 を伝播する際に作用する等価屈折率を n 1 とすると、 n 1 > n 2 なる関係が発生し、図 8 に示すように、単一軸モード性  $\Delta$  g thが低下し、かつ、基本幅モードのしきい値利得 g thが増大しがちである。そこで、n 2 ·  $\Lambda$  2 が n 1 ·  $\Lambda$  1 にほぼ等しくなるように、 $\kappa$  2 2  $\kappa$  1 の関係を調整することにより、単一軸モード性が極めて良好でかつ低しきい値を実現することができる。

[0021]

#### 実施の形態8.

以上の実施の形態 1 ~ 8 で示した半導体レーザを他の光デバイスもしくは電子 デバイスと集積化しても本発明の効果が得られることはいうまでもない。

[0022]

#### 【発明の効果】

この発明は、一方の端面側の回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  2 が、他方の端面側の回折格子の平均的な結合係数  $\kappa$  1 よりも小さく、かつ  $\kappa$  2 が 1 0 0 cm-1を超えるようにしたものであり、軸モードの安定性を損なうことなく高効率を達成できる。

# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施の形態1による半導体レーザの断面図
- 【図2】 結合係数の変化に対するしきい値利得差および光出力を示した図
- 【図3】 本発明の実施の形態3による半導体レーザの断面図
- 【図4】 本発明の実施の形態4による半導体レーザの断面図
- 【図5】 本発明の実施の形態4による半導体レーザの断面図
- 【図6】 本発明の実施の形態5による半導体レーザの断面図
- 【図7】 本発明の実施の形態6による半導体レーザの断面図
- 【図8】 等価屈折率の違いによるしきい値利得およびしきい値利得差の変

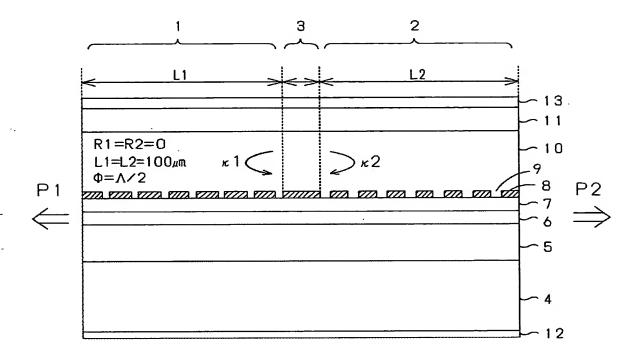
# 化を示した図

【符号の説明】

1 後端面側領域、2 前端面側領域、3 位相シフト構造、8 回折格子の高 屈折率部分、9 回折格子の低屈折率部分、3 1~3 3 位相シフト構造

#### 【書類名】 図面

# 【図1】



1:後端面側領域

2:前端面側領域

3:位相シフト構造

4:p-InP基板

5:p-InPクラッド層 6:InGaAsP系活性層

7:nーInP第一クラッド層

8:回折格子の高屈折率部分

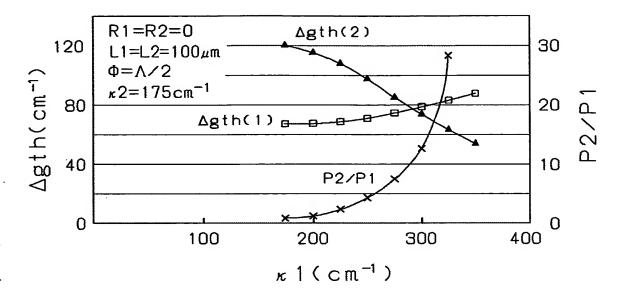
9:回折格子の低屈折率部分

10:n-InP第二クラッド層

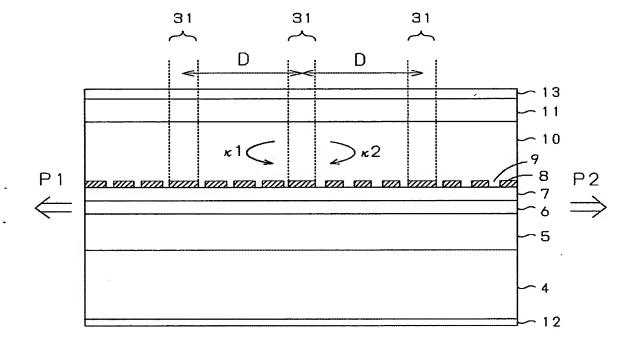
11:n-InPコンタクト層 12:p側電板

13:n側電極

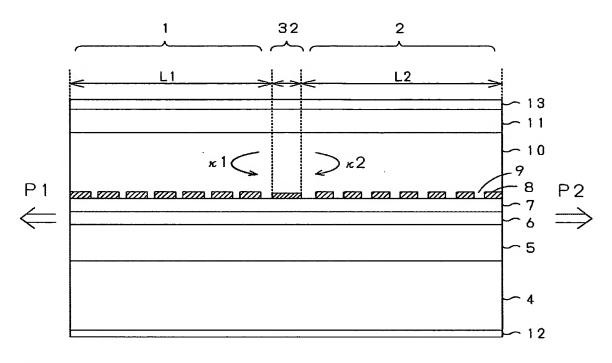
【図2】



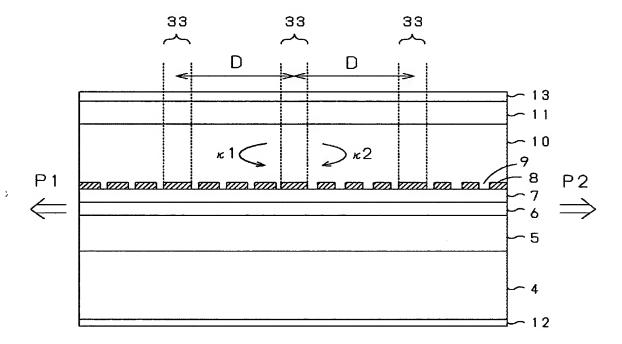
【図3】



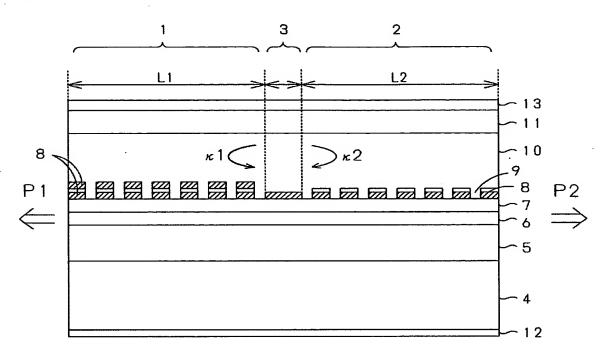




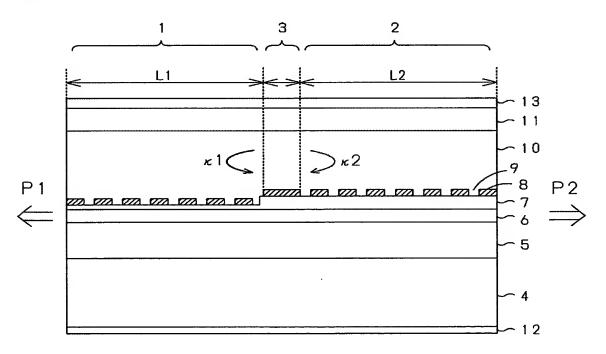
【図5】



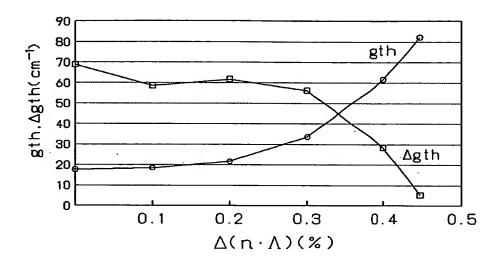
【図6】



# 【図7】



# 【図8】



# 特2002-273174

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 半導体レーザの前端面と後端面との光出力比を大きくすれば、主軸モードと副軸モードのしきい値利得差が小さくなり、高速変調時に副軸モードが発振し易くなった。

【解決手段】 活性層6の上に屈折率結合性の回折格子8、9を有する $\Lambda/2$ 位相シフト型分布帰還構造の屈折率結合型分布半導体レーザにおいて、光の分布帰還方向で見た場合に、後端面側領域1にある回折格子における(高屈折率部分8のデューティ)/(低屈折率部分9のデューティ)の値を、前端面側領域2における値と比較してより大きくすることで、通常の半導体レーザで前端面側領域2が有する程度の結合係数  $\kappa$  2 の値よりも、後端面側領域1 での結合係数  $\kappa$  1 を大きくする。

【選択図】

図1

# 出願人履歴情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日 1990年 8月24日 [変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名 三菱電機株式会社